(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002年2月7日 (07.02.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/10107 A1

C07C 51/58, 59/135, 41/18, (51) 国際特許分類?: 43/192, 67/287, 69/708, C08F 16/24

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/06597

(22) 国際出願日:

2001年7月31日(31.07.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 2000年7月31日(31.07.2000) JP 特願2000-231157

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭硝 子株式会社 (ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒100-8405 東京都干代田区有楽町一丁目 12 番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡添 隆 (OKA-ZOE, Takashi) [JP/JP]. 室伏英伸 (MUROFUSHI, Hidenobu) [JP/JP]. 渡邉邦夫 (WATANABE, Kunio) [JP/JP]. 立松 伸 (TATEMATSU, Shin) [JP/JP]; 〒221-8755 神 奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式 会社内 Kanagawa (JP).

- (74) 代理人: 泉名謙治, 外(SENMYO, Kenji et al.); 〒 101-0042 東京都千代田区神田東松下町38番地 鳥本 鋼業ピル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR THE PREPARATION OF PERFLUOROACYL FLUORIDES

(54) 発明の名称:ペルフルオロアシルフルオリド類の製造方法

(57) Abstract: The invention relates to a process for the preparation of industrially useful fluorine compounds such as acyl fluorides, having a fluorine content of 30 % by mass or above with fluorine in a liquid phase to thereby obtain a compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)CF₂OCOCF(CF₃)OR^{Bf} and subjecting this compound of the following general formula: R^{Af}OCF(CF₃)OCF(CF₃ that is, a process which comprises reacting a compound of the following general formula: RAHOCH(CH3)CH2OCOCF(CF3)ORBI alkyl or C₁₋₂₀ alkyl containing one or more etheric oxygen atoms; RAf is a group derived from RAH by perfluorination; and RBf is C₁₋₂₀ perfluoroalkyl or C_{1-20} perfluoroalkyl containing one or more etheric oxygen atoms).

(57) 要約:

本発明は、工業的に有用なアシルフルオリド類等の含フッ素化合物の製造方法に関する。

すなわち本発明はフッ素含量が30質量%以上である R^{AB} OCH(CH_3) CH_4 OCOCF(CF_3)O R^{BI} を液相中でフッ素と反応させて R^{AI} OCF(CF_3)O R^{BI} とし、つぎにエステル結合を分解する R^{AI} OCF(CF_4)COFの製造方法である。ただし、 R^{AB} は炭素数 $1\sim20$ のアルキル基または炭素数 $1\sim20$ のエーテル性酸素原子含有アルキル基であり、 R^{AI} は、 R^{AB} がペルフルオロ化された基であり、 R^{BI} は炭素数 $1\sim20$ のペルフルオロアルキル基または炭素数 $1\sim20$ のペルフルオロアルキル基または炭素数 $1\sim20$ のペルフルオロアルキル基または炭素数 $1\sim20$ のペルフルオロ(エーテル性酸素原子含有アルキル)基である。

WO 02/10107 PCT/JP01/06597

明細書

ペルフルオロアシルフルオリド類の製造方法

<技術分野>

本発明は、工業的に有用なアシルフルオリド類等の含フッ素化合物の製造方法 に関する。また、本発明は、フッ素樹脂原料の前駆体として有用な、新規な化合 物を提供する。

〈技術背景〉

C-H含有化合物中のC-H部分をC-Fにフッ素化する方法として、三フッ化コバルトを用いる方法、電解槽中で電気分解したフッ化水素をフッ素源としてフッ素化反応を行う方法(電気化学的フッ素化方法(以下、ECF法という。)、フッ素ガスを用いて直接フッ素化する方法、が知られている。そして、フッ素ガスを用いて直接フッ素化反応する方法には、気相で行う方法と、液相で行う方法が知られている。

直接フッ素化反応を液相で行う方法としては、フッ素原子を含まないフッ素系の化合物類にフッ素ガスを作用させて液相でフッ素化する方法(USP5093432号)が報告されている。また、フッ素原子を含まないエステル化合物を液相中でフッ素と反応させてペルフルオロポリエステルとし、つぎに不活性溶媒と水酸基を含まない求核剤との存在下に熱分解することによりペルフルオロアルキルアシルフルオリド類を得る方法が提案されている(USP5466877号)

三フッ化コバルトを用いる方法は、高温の気固反応により反応を行うものであり、異性化やC-O結合の切断が起こり、多種類の副生物が生じる問題がある。

ECF法によりエーテル性酸素原子と水素原子とを含有する化合物をフッ素化すると、C-O結合の切断が起こり、収率よく目的化合物が得られない問題がある

また、気相で直接フッ素化反応を行うと、フッ素化反応中にC-C単結合やC-O結合の切断が起こるために多種類の副生成物が生じる問題があり、収率も低い問題がある。

液相で直接フッ素化反応を行う場合には、通常の場合、フッ素ガスを溶解しうる溶媒を液相として用いる。しかし、原料がフッ素原子を含まない化合物である場合には、該溶媒に対する溶解度が一般に低く、反応には不利な懸濁系での反応になる問題や、きわめて薄い濃度で反応を行うことから、生産効率が悪い問題があった。

一方、ペルフルオロ(アルキルビニルエーテル)等の含フッ素モノマーは、耐熱性かつ耐薬品性のフッ素樹脂の原料モノマーとして有用である。従来よりペルフルオロ(アルキルビニルエーテル)は、ペルフルオロエポキシド類の二量化反応、または、ペルフルオロアルカンアシルフルオリドをアルカリ金属フッ化物の存在下にペルフルオロエポキシド類と反応させてペルフルオロ(2-アルコキシアルカン酸)フルオリド類とし、つぎに熱分解することにより工業的に製造されている。しかし該方法は、二量化反応の反応の制御が難しく、原料の価格が高く、経済的に不利である問題があった。

<発明の開示>

本発明者らは、ペルフルオロ基と一COF基とを併有するペルフルオロアシルフルオリド類を得るときに、フッ素化反応の基質としてフッ素原子を特定量以上含む化合物を用いると基質の液相に対する溶解性が高くなり、液相反応における種々の不具合が解消されることを見出した。また、目的物に対応する炭素骨格を

部分構造として有する化合物をフッ素化することにより、基質の分子量が増加して沸点が高くなり気相反応を防ぎうることを見いだした。さらに、フッ素化反応後にエステル結合を切断することにより、目的とするペルフルオロアシルフルオリド類が製造できることを見出した。さらに、生成した化合物をリサイクルすることにより、工業的な連続プロセスになることを見出した。

すなわち本発明は、フッ素含量が30質量%以上である化合物(3)を液相中でフッ素と反応させて下記化合物(4)とし、つぎに該化合物(4)のエステル結合を分解して下記化合物(5)に変換することを特徴とするペルフルオロアシルフルオリド類の製造方法を提供する。

 R^{AB} OCH (CH₃) CH₂OCOCF (CF₃) OR^{B1} · · · (3) R^{AI} OCF (CF₃) CF₂OCOCF (CF₃) OR^{B1} · · · (4) R^{AI} OCF (CF₃) COF · · · (5) ただし、

 R^{AII} : 炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基または炭素数 $1 \sim 20$ のエーテル性酸素原子含有アルキル基。

 $R^{AI}: R^{AII}$ がペルフルオロ化された基であり、炭素数 $1 \sim 20$ のペルフルオロアルキル基または炭素数 $1 \sim 20$ のペルフルオロ(エーテル性酸素原子含有アルキル)基。

R^{BI}: 炭素数 1 ~ 2 0 のペルフルオロアルキル基または炭素数 1 ~ 2 0 のペルフルオロ (エーテル性酸素原子含有アルキル) 基。

また、本発明はフッ素樹脂原料として有用な下記化合物を提供する。

 $R^{AH1}OCH$ (CH_3) CH_2OCOCF (CF_3) OR^{A11} · · · (3 a) $R^{A11}OCF$ (CF_3) CF_2OCOCF (CF_3) OR^{A11} · · · (4 a) ただし、

R^H:: 炭素数1~20のアルキル基。

WO 02/10107 PCT/JP01/06597

4

 R^{MI} : 炭素数 $1 \sim 20$ のペルフルオロアルキル基。

本発明の化合物(3)において、R^{AH}は、炭素数1~20のアルキル基または 炭素数1~20のエーテル性酸素原子含有アルキル基である。アルキル基または エーテル性酸素原子含有アルキル基の炭素数は、1~10であるのがフッ素化反 応時の液相への溶解性の点から好ましい。

アルキル基の構造としては、直鎖構造、分岐構造、環構造、または部分的に環構造を有する構造が挙げられる。直鎖構造のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、プチル基等が挙げられる。分岐構造のアルキル基としては、イソプロピル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基等が挙げられる。環構造のアルキル基(すなわち、シクロアルキル基)としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、またはこれらの基の環を形成する炭素原子に、直鎖構造または分岐構造のアルキル基が結合した基が挙げられる。部分的に環構造を有するアルキル基としては、シクロアルキル基が置換した直鎖構造のアルキル基、または、シクロアルキル基が置換した分岐構造のアルキル基が置換した力は、シクロペキシルメチル基、シクロペキシルメチル基、シクロペキシルエチル基等が好ましい。

アルキル基としては、直鎖構造または分岐構造のアルキル基が好ましい。これらの基の具体例としては、以下の具体例中に示す基が挙げられる。

炭素数1~20のエーテル性酸素原子含有アルキル基としては、上記で説明した炭素数1~20のアルキル基(ただし、シクロアルキル基は除く)の炭素-炭素単結合間に1個以上のエーテル性酸素原子が挿入された基である。エーテル性酸素原子含有アルキル基としては、アルコキシル基、アルコキシアルキル基またはアルコキシアルコキシアルキル基が好ましい。エーテル性酸素原子含有アルキル基の炭素数は1~10が好ましい。エーテル性酸素原子含有アルキル基の具体

例としては、以下の具体例中に示す基が挙げられる。

化合物 (3) 中の R^{BI} は、炭素数 $1 \sim 20$ のペルフルオロアルキル基または炭素数 $1 \sim 20$ のペルフルオロ(エーテル性酸素原子含有アルキル)基である。

炭素数 $1 \sim 200$ ペルフルオロアルキル基としては、上記で説明した炭素数 $1 \sim 200$ アルキル基の水素原子の全てがフッ素原子に置換された基であり、炭素数 $1 \sim 100$ ペルフルオロアルキル基が好ましい。該ペルフルオロアルキル基の具体例としては、以下の具体例中に示す基が挙げられる。ペルフルオロアルキル基が直鎖構造である場合には、 $-CF_3$ 、 $-CF_2$ CF $_3$ 、 $-CF_4$ CF $_4$ CF $_5$ CF

炭素数1~20のペルフルオロ(エーテル性酸素原子含有アルキル)基としては、上記で説明したエーテル性酸素原子含有アルキル基中の水素原子の全でがフッ素原子に置換された基であり、炭素数1~10のペルフルオロ(エーテル性酸素原子含有アルキル)基が好ましい。ペルフルオロ(エーテル性酸素原子含有アルキル)基としては、ペルフルオロアルコキシル基、ペルフルオロ(アルコキシアルキル)基、ペルフルオロ(アルコキシアルキル)基が好ましい。ペルフルオロ(エーテル性酸素原子含有アルキル)基の具体例としては、以下の具体例中に示す基が挙げられる。ペルフルオロ(エーテル性酸素原子含有アルキル)基としては、有用性の理由から一CF、CF(CF。)OCF、CF、CF。であるのが好ましい。

本発明における化合物(3)は、フッ素含量(化合物の分子量に対するフッ素原子の総量の割合)が30質量%以上である化合物であり、フッ素含量が30質量%以上となるように、化合物(3)中のR^{AH}とR^{BI}の構造を調節するのが好ましい。化合物(3)のフッ素含量は37質量%以上であるのが好ましい。フッ素

含量の上限は70質量%であるのが好ましい。化合物(3)の分子量は200~1000であるのが、液相中でのフッ素化反応を円滑に行いうる点で好ましい。分子量が小さすぎると化合物(3)が気化しやすくなるため、液相でのフッ素化反応時に気相中で分解反応が起こるおそれがある。本発明においては、化合物(3)にフッ素原子を特定量以上含ませることで、分子量を大きくして沸点を上げることができる。一方、分子量が大きすぎる場合には、化合物(3)の精製が困難になるおそれがある。

本発明における化合物(3)としては、R^B「が、化合物(3)中のR^{AH}中の水素原子の全てがフッ素原子に置換された基(R^{AII})である場合の下記化合物(3a)が好ましい。化合物(3a)を採用した場合には、エステル結合の分解反応で生成する化合物(5)と化合物(6)とが同一化合物となるため、生成物を分離する必要がない、後述する連続製造方法を実施できる、等の利点がある。また、このような利点を有する化合物(3a)は新規化合物である。

R^{AH1}OCH (CH₃) CH₂OCOCF (CF₃) OR^{A11} ・・・(3 a) ただし、

R^{AB1}: 炭素数1~20のアルキル基。

 $R^{AII}: R^{ABI}$ がペルフルオロ化された基であり、 R^{ABI} 中の水素原子の全てをフッ素原子に置換した炭素数 $1\sim 20$ のペルフルオロアルキル基。

化合物(3)の具体例としては、下記化合物が挙げられる。これらの化合物のいくつかは新規な化合物である。化合物(3)は、後述する反応によりフッ素樹脂原料に導かれうることから、フッ素樹脂原料の中間体として有用な化合物である。

CH₃ OCH (CH₃) CH₂ OCOCF (CF₃) OCF₃ ,

CH₃ CH₂ OCH (CH₃) CH₂ OCOCF (CF₃) OCF, CF₃.

CH₃ CH₂ CH₂ OCH (CH₃) CH₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF₂ CF₃ 、

```
CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>2</sub> OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF<sub>2</sub> CF<sub>3</sub> .
          CH_3 (CH_2), OCH (CH_3) CH_2 OCOCF (CF_3) OCF_2 CF_3 CF_3
          CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>6</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH, OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF<sub>3</sub> CF<sub>3</sub> CF<sub>4</sub>
         CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>), OCH (CH<sub>3</sub>) CH, OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF<sub>3</sub> CF<sub>3</sub> .
        CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>1</sub> OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF<sub>2</sub> CF<sub>3</sub>.
        CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>9</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>1</sub> OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF<sub>2</sub> CF<sub>3</sub>.
       CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>2</sub> OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF<sub>2</sub> CF<sub>3</sub>,
       CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>2</sub> OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF<sub>2</sub> CF<sub>3</sub> CF<sub>3</sub>
       CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>), OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>2</sub> OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF, CF (CF<sub>3</sub>) OCF, CF, CF<sub>3</sub>
       CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>2</sub> OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF<sub>2</sub> CF<sub>3</sub> CF<sub>3</sub>
      CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>9</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>2</sub> OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF<sub>2</sub> CF<sub>3</sub> CF<sub>3</sub> CF<sub>4</sub> CF<sub>4</sub> CF<sub>5</sub> CF<sub>5</sub>
      CH<sub>3</sub> (CH<sub>7</sub>)<sub>4</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>7</sub> OCOCF (CF<sub>7</sub>)<sub>4</sub> CF<sub>7</sub>,
     CH_3 (CH_2)<sub>5</sub> OCH (CH_3) CH_2 OCOCF (CF_3) O (CF_2)<sub>5</sub> CF_3.
     CH_3 (CH_2), OCH (CH_3) CH_2 OCOCF (CF_3) O (CF_2), CF_3.
     CH_3 (CH_2), OCH (CH_3) CH_2 OCOCF (CF_3) O (CF_2), CF_3.
     CH_3 (CH_2), OCH (CH_3) CH_2 OCOCF (CF_3) O (CF_2), CF_3,
     CH_3 (CH_2), OCH (CH_3) CH_2 OCOCF (CF_3) O (CF_2), CF_3.
     CH<sub>3</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>2</sub> OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>2</sub> OCOCF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF (CF<sub>3</sub>) OCF<sub>2</sub> CF, CF<sub>3</sub> o
     化合物 (3) の入手方法としては特に限定されないが、本発明における化合物
(3) は、目的に応じた構造の化合物(3) を容易に得やすい点で、下記化合物
(1)と下記化合物(2)の反応により得るのが好ましい。
     R^{AH}OCH (CH<sub>3</sub>) CH<sub>2</sub>OH · · · (1)
     XCOCF(CF_3)OR^{B_1} \cdot \cdot \cdot (2)
    ただし、R<sup>AH</sup>およびR<sup>BI</sup>は、それぞれ上記と同じ意味を示す。
```

化合物(1)中の R^{AH} は、化合物(3)における R^{AH} と同一の基であり、化合物(1)中の $-CH_2OH$ は、化合物(2)中の-COX(Xはハロゲン原子)と反応して2価連結基 $-CH_2OCO-$ を形成する。

本発明においては、化合物(1)中の R^{AB} の構造が、化合物(5)の R^{AI} の基本炭素骨格を決めることから、該 R^{AI} に対応する基(R^{AB})を有する化合物(1)を用いる。

化合物(1)の具体例としては、下記化合物が挙げられる。

CH₃ OCH (CH₃) CH₂ OH,

CH₃ CH₂ OCH (CH₃) CH₂ OH,

CH₃ CH₂ CH₂ OCH (CH₃) CH₂ OH.

 CH_3 (CH_2) 4 OCH (CH_3) CH_2 OH.

CH₃ (CH₂)₅ OCH (CH₃) CH₂ OH.

CH₃ (CH₂)₆ OCH (CH₃) CH₂ OH.

CH₃ (CH₂)₇ OCH (CH₃) CH₂ OH.

 CH_3 (CH_2) 8 OCH (CH_3) CH_2 OH.

CH₃ (CH₂)₉ OCH (CH₃) CH₂ OH,

CH₃ CH₂ CH₂ OCH (CH₃) CH₂ OCH (CH₃) CH₂ OH.

化合物(1)は、容易に入手可能であるか、または公知の方法により容易に合成できる化合物である。たとえば、2-アルコキシアルコール類は、J. Am. Chem. Soc., 49, 1080(1927)、Bull. Soc. Chim. Fr., 1813(1960)、Can. J. Chem., 43, 1030(1965)、Synthesis, 280(1981)などに記載される方法で、容易に合成できる。

化合物(1)は化合物(2)と反応させる。化合物(2)中のハロゲン原子は、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、またはヨウ素原子であり、フッ素原子、塩素原子、または臭素原子が好ましい。後述する連続プロセスを実施する場合には、フッ素原子であるのが好ましい。

化合物(2)における R^{B} 「は、化合物(3)中の R^{B} 「と同一の基である。化合物(2)における R^{B} 「は、化合物(1)中の R^{A} の水素原子の全てがフッ素原子に置換された基(R^{A} 「)であり、かつ、Xがフッ素原子である下記化合物(2a)が好ましい。化合物(2a)を採用した場合には、生成物を分離する必要がない、後述する連続製造方法を実施できる、等の利点がある。

FCOCF (CF₃) $OR^{A11} \cdot \cdot \cdot (2a)$

ただし、R^{MII}は上記と同じ意味を示す。

化合物(2)の具体例としては、下記化合物が挙げられる。

FCOCF (CF₃) OCF₃.

FCOCF (CF₃) OCF₂ CF₃.

FCOCF (CF₃) OCF₂ CF₂ CF₃ .

 $FCOCF(CF_3)O(CF_2)_4CF_3$

 $FCOCF(CF_3)O(CF_2)_5CF_3$

FCOCF (CF_3) 0 (CF_2) 6 CF_3 .

 $FCOCF(CF_3)O(CF_2)_7CF_3$.

 $FCOCF(CF_3)O(CF_2)_8CF_3$.

 $FCOCF(CF_3)O(CF_2)_9CF_3$.

FCOCF (CF₃) OCF₂ CF (CF₃) OCF₂ CF₂ CF₃ .

化合物(2)は、市販品を用いてもよく、また、後述する本発明の方法で生成する化合物(5)または化合物(6)を用いてもよい。化合物(2)としては、 $FCOCF(CF_3)OCF_2CF_3CF_3$ または $FCOCF(CF_3)OCF_3CF_3CF_3$ が特に好ましい。該化合物は、ペルフルオロ(アルキルビニルエーテル)の中間体として容易に入手できる。

化合物(1)と化合物(2)との反応は、公知の反応条件により実施できる。 該反応は、溶媒(以下、溶媒1という。)の存在下に実施してもよいが、溶媒1 の不存在下に実施するのが容積効率の点から好ましい。溶媒1を用いる場合には、ジクロロメタン、クロロホルム、トリエチルアミン、またはトリエチルアミンとテトラヒドロフランとの混合溶媒が好ましい。溶媒1の使用量は、化合物(1)と化合物(2)の総量に対して50~500質量%とするのが好ましい。

化合物(1)と化合物(2)との反応では、HXで表される酸が発生する。化合物(2)として、Xがフッ素原子である化合物を用いた場合にはHFが発生するため、HF捕捉剤としてアルカリ金属フッ化物(NaF、KFが好ましい)やトリアルキルアミンを反応系中に存在させてもよい。HFの捕捉剤は、化合物(1)または化合物(2)が酸に不安定な化合物である場合には、使用したほうがよい。また、HF捕捉剤を使用しない場合には、HFが気化しうる反応温度で反応を行い、かつ、HFを窒素気流に同伴させて反応系外に排出するのが好ましい。HF捕捉剤は化合物(2)に対して1~10倍モルとするのが好ましい。

反応に用いる化合物(1)と化合物(2)の量は、化合物(1)に対する化合物(2)の量を0.75~5倍モルとするのが好ましい。さらに化合物(2)の量は、当量~過剰量であるのが未反応の化合物(1)の量を減らすことができる点で好ましい。化合物(1)に対する化合物(2)の量は、1~2.5倍モルが特に好ましい。反応温度は、通常の場合、−50℃以上であるのが好ましく、+100℃以下または溶媒の沸点温度以下が好ましい。また、該反応の反応時間は原料の供給速度と反応に用いる化合物量に応じて適宜変更されうる。反応圧力(ゲージ圧、以下特に記載しない限りゲージ圧である。)は0~2MPaが好ましい。

化合物(1)と化合物(2)との反応では化合物(3)が生成する。化合物(1)と化合物(2)との反応で生成した化合物(3)を含む粗生成物は、目的に応じて精製を行っても、そのまま、つぎの反応等に用いてもよいが、次の工程におけるフッ素化反応を安定に行う観点から、粗生成物中の化合物(1)は分離精

WO 02/10107 PCT/JP01/06597

11

製しておくのが望ましい。

該粗生成物の精製方法としては、粗生成物をそのまま蒸留する方法、粗生成物を希アルカリ水などで処理して分液する方法、粗生成物を適当な有機溶媒で抽出した後に蒸留する方法、シリカゲルカラムクロマトグラフィ等が挙げられる。

つぎに本発明においては、該化合物(3)を液相中でフッ素化して化合物(4)とする。液相中でのフッ素化は、溶媒中で化合物(3)をフッ素(elemental fluorine)を用いてフッ素化する方法(液相フッ素化法)によるのが好ましい。

フッ素化反応は、ECF法でも実施できるとの報告もあるが、実際にはC-O結合の切断反応が起こり、収率がきわめて低くなるため、本発明においては液相フッ素化法によりフッ素化を行う。液相フッ素化は、化合物の分解を防ぎ高い収率で実施できる点で好ましい。

液相フッ素化法でフッ素化を行う場合には、化合物(3)とフッ素を溶媒(以下、溶媒2という。)中で反応させて、化合物(4)とする。フッ素は、フッ素ガスをそのままを用いるか、不活性ガスで希釈されたフッ素ガスを用いるのが好ましい。不活性ガスとしては、窒素ガス、ヘリウムガスが好ましく、経済的な理由から窒素ガスが特に好ましい。窒素ガス中のフッ素ガス量は特に限定されず、10vol%以上とするのが効率の点で好ましく、20vol%以上とするのが特に好ましい。

液相フッ素化法に用いる溶媒2としては、C-H結合を含まずC-F結合を必 須とする溶媒が好ましく、さらに、ペルフルオロアルカン類、または、塩素原子、窒素原子、および酸素原子から選ばれる1種以上の原子を構造中に有する公知 の有機溶剤をペルフルオロ化した有機溶剤が好ましい。さらに溶媒2としては、 化合物(3)の溶解性が高い溶媒を用いるのが好ましく、特に化合物(3)を1 質量%以上溶解しうる溶媒、特には5質量%以上溶解しうる溶媒を用いるのが好ましい。 溶媒2の例としては、化合物(2)、化合物(4)、ペルフルオロアルカン類(商品名:FC-72等)、ペルフルオロエーテル類(商品名:FC-75、FC-77等)、ペルフルオロポリエーテル類(商品名:クライトックス、フォンブリン、ガルデン、デムナム等。)、クロロフルオロカーボン類(商品名:フロンルーブ)、クロロフルオロポリエーテル類、ペルフルオロアルキルアミン(たとえば、ペルフルオロトリアルキルアミン等)、不活性流体(商品名:フロリナート)等が挙げられる。このうち、ペルフルオロトリアルキルアミン、化合物(5)、化合物(6)が好ましい。特に化合物(4)または化合物(5)を溶媒2として用いた場合には反応後の後処理が容易になる利点がある。さらにR^{AI}とR^{BI}とが同一である場合の反応において、化合物(4)または化合物(5)を溶媒2として用いるのが、精製工程を省力化できる点で好ましい。溶媒2の量は、化合物(3)に対して、5倍質量以上が好ましく、特に10~100倍質量が好ましい。

液相フッ素化法のフッ素化反応の反応形式は、バッチ方式または連続方式が好ましく、特に、反応収率と選択率の点から、以下に説明する方式(その2)が好ましい。またフッ素ガスは、バッチ方式で実施する場合においても、連続方式で実施する場合においても、塗素ガス等の不活性ガスで希釈して使用するのが好ましい。

[方式(その1)]

反応器に、化合物(3)と溶媒2とを仕込み、撹拌を開始する。ここに所定の 反応温度と反応圧力下で、フッ素ガスを、溶媒2に連続的に供給しながら反応さ せる方法。

[方式(その2)]

反応器に溶媒 2 を仕込み、撹拌を開始し、つぎに所定の反応温度と反応圧力下で、フッ素ガスと化合物(3)とを、所定のモル比で連続的に供給する方法。

WO 02/10107 PCT/JP01/06597

13

方式(その2)において化合物(3)を供給する際には、溶媒2で希釈してもしなくてもよい。また、方式(その2)において化合物(3)を溶媒2で希釈する際には、化合物(3)に対する溶媒2の量を5倍質量以上とするのが好ましく、特に10倍質量以上とするのが好ましい。

フッ素化反応に用いるフッ素量は、バッチ方式で反応を実施する場合にも、連続プロセスで実施する場合にも、化合物(3)中の水素原子に対して、フッ素の量が常に過剰当量となるようするのが好ましい。該フッ素の量は化合物(3)中の水素原子に対して1.1倍当量以上(すなわち、1.1倍モル以上)が好ましく、特に1.5倍当量以上(すなわち、1.5倍モル以上)が好ましい。過剰量のフッ素を用いることにより反応の選択率を高くすることができる。

さらにフッ素は、反応の開始時点から反応の終了時点まで常に過剰量であるのが好ましい。たとえば、反応器に溶媒2を仕込む場合には、該溶媒2にあらかじめフッ素を溶解させておくのが好ましい。

液相フッ素化法のフッ素化反応の反応温度は、通常は-60 ℃以上かつ化合物 (3) の沸点以下が好ましく、反応収率、選択率、および工業的実施のしやすさ の点から-50 ℃~+100 ℃が特に好ましく、-20 ℃~+50 ℃がとりわけ 好ましい。フッ素化反応の反応圧力は特に限定されず、大気圧~2 M P a が、反 応収率、選択率、工業的な実施のしやすさの観点から特に好ましい。

さらに、フッ素化反応を効率的に進行させるためには、反応の後段で反応系中にC-H結合含有化合物を添加する、または、紫外線照射を行う、のが好ましい。たとえば、バッチ方式反応においては、フッ素化反応後期にC-H結合含有化合物を反応系中に添加する、または、紫外線照射を行う、のが好ましい。連続方式反応においては、C-H結合含有化合物を供給する、または、紫外線を照射する、のが好ましい。これにより、反応系中に存在する化合物(3)を効率的にフッ素化でき、反応率を飛躍的に向上させうる。紫外線照射時間は、0.1~3時

間であるのが好ましい。

C-H結合含有化合物としては、化合物(3)以外の有機化合物であり、特に 芳香族炭化水素が好ましく、とりわけベンゼン、トルエン等が好ましい。該C-H結合含有化合物の添加量は、化合物(3)中の水素原子に対して $0.1\sim10$ モル%であるのが好ましく、特に $0.1\sim5$ モル%であるのが好ましい。

また、C-H結合含有化合物は、フッ素が存在する反応系中に添加するのが好ましい。さらに、C-H結合含有化合物を加えた場合には、反応系を加圧するのが好ましい。加圧時の圧力としては、0.01~5MPaが好ましい。

化合物(3)のフッ素化反応では、化合物(4)が生成する。化合物(4)としては、化合物(3a)のフッ素化反応により得られた下記化合物(4a)が好ましい。

 $R^{AII}OCF$ (CF₃) CF₂OCOCF (CF₃) OR^{AII} · · · (4 a)

ただし、R^{MII}は、上記と同じ意味を示す。化合物(4)の具体例としては、つ ぎの化合物が挙げられる。これらの化合物のうちいくつかは新規な化合物である

CF₃ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₃,

CF₃ CF₂ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF₃,

CF₃ CF₂ CF₂ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF₂ CF₃.

 CF_3 (CF_2)₄ OCF (CF_3) CF_2 OCOCF (CF_3) OCF₂ CF_2 CF_3 .

 CF_3 (CF_2)₅ OCF (CF_3) CF₂ OCOCF (CF_3) OCF₂ CF₂ CF₃.

CF₃ (CF₂)₆ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF₃ CF₃ CF₃

 CF_3 (CF_2), OCF (CF_3) CF_2 OCOCF (CF_3) OCF_2 CF_3 CF_3

CF₃ (CF₇)₈ OCF (CF₃) CF₇ OCOCF (CF₃) OCF₇ CF₇ CF₇

 CF_3 (CF_2), OCF (CF_3) CF_2 OCOCF (CF_3) OCF_2 CF_3 CF_4

CF₃ (CF₂)₄ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF (CF₃) OCF₂ CF₃ CF₄ CF₃ CF₄ CF₃ CF₄ CF₃ CF₄ CF₃ CF₄ CF₅ CF₅

WO 02/10107 PCT/JP01/06597

15

CF₃ (CF₂)₅ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF (CF₃) OCF₂ CF₂ CF₃,

CF₃ (CF₂)₆ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF (CF₃) OCF₂ CF₂ CF₃,

CF₃ (CF₂)₇ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF (CF₃) OCF₂ CF₂ CF₃,

CF₃ (CF₂)₈ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF (CF₃) OCF₂ CF₂ CF₃,

CF₃ (CF₂)₉ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF (CF₃) OCF₂ CF₂ CF₃,

CF₃ (CF₂)₄ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) O (CF₂)₄ CF₃,

CF₃ (CF₂)₅ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) O (CF₂)₅ CF₃,

CF₃ (CF₂)₆ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) O (CF₂)₅ CF₃,

CF₃ (CF₂)₇ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) O (CF₂)₇ CF₃,

CF₃ (CF₂)₈ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) O (CF₂)₈ CF₃,

CF₃ (CF₂)₉ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) O (CF₂)₉ CF₃,

CF₃ (CF₂)₉ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) O (CF₂)₉ CF₃,

CF₃ (CF₂)₉ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) O (CF₂)₉ CF₃,

化合物(3)を液相中でフッ素化する反応においては、水素原子をフッ素原子に置換する反応がおきるため、HFが副生する。副生したHFを除去するには、反応系中にHF捕捉剤を共存させるか、または反応器ガス出口でHF捕捉剤と出口ガスを接触させるのが好ましい。該HF捕捉剤としては、前述のものと同様のものを用いることができ、NaFが好ましい。

反応系中にHF捕捉剤を共存させる場合の量は、化合物(3)中に存在する全水素原子量に対して $1\sim2$ 0倍モルが好ましく、 $1\sim5$ 倍モルが好ましい。反応器ガス出口にHF捕捉剤をおく場合には、(a)冷却器(10℃~室温に保持するのが好ましく、特には約20℃に保持するのが好ましい。)、(b)NaFペレット充填層、および(c)冷却器(-78℃~+10℃に保持するのが好ましく、-30℃~0℃に保持するのが好ましい。)を(a)-(b)-(c)の順に直列に設置するのが好ましい。なお、(c)の冷却器からは凝集した液を反応器に戻すための液体返送ラインを設置してもよい。

フッ素化反応で得た化合物(4)を含む粗生成物は、そのままつぎの工程に用いてもよく、精製して高純度のものにしてもよい。精製方法としては、粗生成物をそのまま常圧または減圧下に蒸留する方法等が挙げられる。

本発明においては、さらに化合物(4)のエステル結合を分解して化合物(5)とする。エステル結合の分解反応は、化合物(4)中の一CF₂OCO-を2個の一COFに切断する反応である。該反応の方法および条件は、化合物(4)の構造により適宜変更されうる。エステル結合を分解する反応は、加熱することにより実施する、または液相中で求核剤もしくは求電子剤と反応させることにより実施する、のが好ましい。

加熱によるエステル結合の分解反応の反応形式としては、気相反応または液相 反応が挙げられ、化合物(4)の沸点とその安定性により選択するのが好ましい。たとえば、沸点が低い化合物(4)は、気相反応を行い、生成した化合物(5)を含む出口ガスを凝縮し連続的に回収するのが好ましい。気相反応の反応温度は50~350℃が好ましく、50~300℃が特に好ましく、とりわけ150~250℃が好ましい。また、気相反応では、反応に関与しない不活性ガスを反応系中に共存させてもよい。不活性ガスとしては、窒素、二酸化炭素等が挙げられる。不活性ガスを存在させる場合には、化合物(4)に対して0.01~50 vol%程度とするのが好ましい。不活性ガスの添加量が多いと、生成物回収量が低減することがある。

化合物(4)が、沸点が高い化合物である場合、エステル結合の分解反応は、 反応器内で液のまま加熱する液相反応を行うのが好ましい。液相反応の反応圧力 は限定されない。エステル結合の分解反応で生成する化合物(5)は、通常は化 合物(4)よりも低沸点になることから、蒸留塔を有する反応容器で反応を行い 、化合物(5)を蒸留により反応系中から連続的に抜き出しながら反応を行うの が好ましい。また液相反応では、生成物を反応後に反応器中から一括して抜き出 してもよい。この液相反応の反応温度は $50\sim300$ ℃が好ましく、特に $100\sim250$ ℃が好ましい。

液相反応は、無溶媒(この場合、化合物(4)自身が溶媒としても作用しうる。)で行っても、溶媒(以下、溶媒3という。)の存在下に行ってもよい。溶媒3としては、化合物(4)と反応せず、かつ化合物(4)と相溶性のあるもので、生成する化合物(5)と反応しないものであれば特に限定されない。また、溶媒3としては、化合物(5)の精製時に分離しやすいものを選定するのが好ましい。溶媒3の具体例としては、ペルフルオロトリアルキルアミン、ペルフルオロナフタレンなどの不活性溶媒、クロロフルオロカーボン類等のなかでも高沸点であるクロロトリフルオロエチレンオリゴマー(たとえば、商品名:フロンルーブ)、が好ましい。また、溶媒3の量は化合物(4)に対して10~1000質量%が好ましい。

また、エステル結合の分解反応を、液相中で求核剤または求電子剤と反応させることにより実施する場合、求核剤としてはフルオリドアニオン(F^-)が好ましく、特にアルカリ金属のフッ化物由来の F^- が好ましい。アルカリ金属のフッ化物としては、NaF、 $NaHF_2$ 、KF、CsFがよく、これらのうち経済性の面からNaFが特に好ましい。

求核剤(たとえば F^-)を用いた場合には、化合物(4)のエステル結合中に存在するカルボニル基に F^- が求核的に付加し、 $R^{\Lambda'}$ CF_2 O^- が脱離するとともにアシルフルオリドが生成する。 $R^{\Lambda'}$ CF_2 O^- からはさらに F^- が脱離してアシルフルオリド [化合物(5)] が生成する。脱離した F^- は別の化合物(4)分子を攻撃する。したがって、反応の最初に用いる求核剤は触媒量であってもよく、過剰に用いてもよい。すなわち F^- 等の求核剤の量は化合物(4)に対して1~500モル%が好ましく、10~100モル%が特に好ましく、とりわけ5~50モル%が好ましい。

エステル結合の分解反応では、化合物(5)とともに下記化合物(6)が得られる。

FCOCF (CF₃) $OR^{B1} \cdot \cdot \cdot (6)$

ただし、R『は上記と同じ意味を示す。

化合物(5)と化合物(6)とが異なる化合物である(すなわち、R^A「とR^B」とが異なる)場合には、必要に応じて化合物(5)と化合物(6)とを分離するのが好ましい。たとえば、化合物(6)を分離して、これを化合物(2)として用いることができる。一方、化合物(5)と化合物(6)とが同一化合物(すなわち、R^A「とR^B」とが同一)である場合には、これらを分離することなく用いることができるため好ましい。たとえば、化合物(4a)のエステル結合の分解反応では、下記化合物(5a)のみが生成する。

 $R^{AII}OCF$ (CF₃) COF ··· (5 a)

ただし、R^{MII}は、上記と同じ意味を示す。

該化合物(5 a)は、その一部または全部を化合物(2)として化合物(1) との反応に用いてもよく、目的に応じた他の用途に用いてもよい。化合物(5) の具体例としては、つぎの化合物が挙げられる。

CF₃ OCF (CF₃) COF,

CF, CF, OCF (CF,) COF.

CF₃ CF₂ CF₂ OCF (CF₃) COF,

CF₃ (CF₂)₄ OCF (CF₃) COF.

CF₃ (CF₂)₅ OCF (CF₃) COF.

CF, (CF,), OCF (CF,) COF.

·CF, (CF,), OCF (CF,) COF.

 CF_3 (CF_2) 8 OCF (CF_3) COF.

 CF_3 (CF_2), OCF (CF_3) COF.

CF₃ CF₂ CF₂ OCF (CF₃) CF₂ OCF (CF₃) COF₆

本発明の方法で製造される化合物(5)は、フッ素樹脂モノマーの前駆体などとして有用な化合物である。たとえば、化合物(5)は分子末端に「 $-OC^1F$ (C^1F_3) COF」(ただし、 C^1 と C^2 における1、2はそれぞれ炭素原子を特定する記号である)なる部分構造を必須とするため、公知の反応(Methods of 0 rganic Chemistry, 4, Vol. 10b, Part 1, p. 703等)により分子末端を「 $-C^1F=C^2F_2$ 」(ただし、 C^1 と C^2 はそれぞれ上記に対応する炭素原子である。)に変換することができる。すなわち、新規な化合物(3 a)および化合物(4 a)は、該前駆体の中間体としても有用な化合物である。

本発明においては、化合物(5)を熱分解することにより下記化合物(7)を得ることができる。化合物(5)からは、熱分解反応により高い収率で化合物(7)が得られる。フッ化ビニル基に $R^{\Lambda \dagger}$ O-基が結合した化合物(7)は、優れた重合性を有することから、フッ素樹脂原料として有用な化合物である。

 $R^{AI}OCF=CF_2 \cdot \cdot \cdot (7)$

ただし、R^「は上記と同じ意味を示す。

たとえば、化合物(1)の R^{AB} が $CH_3CH_2CH_2$ ーである化合物(1 b)と、化合物(2)の R^{BI} が $CF_3CF_2CF_2$ ーであり、Xがフッ素原子である化合物(2 b)、から調製されうる下記化合物(3 b)は、以下のルートにより有用なフッ素樹脂原料(7 b)に導かれる。

 $CH_3 CH_2 CH_2 OCH(CH_3) CH_2 OH (1 b) + FCOCF(CF_3) OCF_2 CF_2 CF_3 (2 b)$

- \rightarrow CH₃ CH₂ CH₂ OCH (CH₃) CH₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF₂ CF₃ (3 b)
- \rightarrow CF₃ CF₂ CF₂ OCF (CF₃) CF₂ OCOCF (CF₃) OCF₂ CF₃ CF₃ (4 b)
- \rightarrow CF₃ CF₂ CF₃ OCF (CF₃) COF (5 b) / (2 b)
- \rightarrow CF₃ CF₂ CF₂ OCF=CF₂ (7 b)

化合物(7)の具体例としては、下記化合物が挙げられる。

- CF₃ OCF=CF₂,
- $CF_3 CF_2 OCF = CF_2$.
- CF₃ CF₂ CF₂ OCF=CF₂.
- CF, (CF,) OCF=CF,
- $CF_3 (CF_2)_5 OCF = CF_2$.
- $CF_3 (CF_2)_6 OCF = CF_2$.
- $CF_3 (CF_2)_7 OCF = CF_2$.
- CF₃ (CF₂)₈ OCF=CF₂,
- CF, (CF,), OCF=CF,
- CF₃ CF₂ CF₂ OCF (CF₃) CF₂ OCF=CF₂ o

化合物(5)を熱分解して化合物(7)とする反応は、気相反応または液相反応で実施でき、気相反応で実施するのが効率的であり好ましい。そして、熱分解反応の方法および反応温度は、化合物(5)の沸点や安定性により選択するのが好ましい。

さらに、化合物(5)は、気相反応で効率的に熱分解反応を行いうる理由で、 常圧における沸点が350℃以下であるのが好ましい。また、化合物(5)の沸 点は50℃以上であるのが好ましい。気相反応は、連続式反応で行うのが好まし い。連続式反応は、加熱した反応管中に気化させた化合物(5)を通し、生成し た化合物(7)を出口ガスとして得て、これを凝縮し、連続的に回収する方法に

より実施するのが好ましい。

気相反応で熱分解を行う場合の反応温度は、化合物(5)の構造により適宜変更されうるが、一般には150 ℃以上が好ましく、200 ℃~500 ℃が特に好ましく、200 ℃~500 ℃が特に好ましく、200 ℃が存ましい。反応温度が高くなりすぎると、生成物の分解反応が起こり収率が低下するおそれがある。

また気相反応で熱分解反応を行う場合には、管型反応器を用いるのが好ましい。管型反応器を用いる場合の滞留時間は、空塔基準で0.1秒~10分程度が好ましい。反応圧力は特に限定されない。また、化合物(5)が高沸点化合物の場合には、減圧下で反応を実施するのが好ましい。特に化合物(5)が低沸点化合物である場合には、生成物の分解が抑制され、かつ反応率が高くなることから、加圧下で反応を実施するのが好ましい。

管型反応器を用いて気相反応を行う場合には、反応を促進させる目的で、反応 管中にガラス、アルカリ金属の塩、またはアルカリ土類金属の塩を充填するのが 好ましい。アルカリ金属の塩またはアルカリ土類金属の塩としては、炭酸塩また はフッ化物が好ましい。ガラスとしては、一般的なソーダガラスが挙げられ、特 にビーズ状にして流動性を上げたガラスビーズが好ましい。アルカリ金属の塩と しては、炭酸ナトリウム、フッ化ナトリウム、炭酸カリウム、または炭酸リチウ ムが挙げられる。アルカリ土類金属の塩としては、炭酸カルシウム、フッ化カル シウムまたは炭酸マグネシウム等が挙げられる。さらに、反応管中にガラス、ア ルカリ金属の塩、またはアルカリ土類金属の塩を充填させる場合に、ガラスビー ズや、炭酸ナトリウムの軽灰等であって、粒径が100~250μm程度である ものを用いると、流動層型の反応形式を採用できることから特に好ましい。

気相反応においては、化合物(5)の気化を促進する目的で、熱分解反応には 直接は関与しない不活性ガスの存在下で反応を行うのが好ましい。不活性ガスと しては、窒素、二酸化炭素、ヘリウム、アルゴン等が挙げられる。不活性ガス量

は化合物(5)に対して $0.01\sim50$ vo1%程度が好ましい。不活性ガス量が多すぎると、生成物の回収量が低くなるおそれがあり好ましくない。一方、化合物(5)の沸点が高い場合には、熱分解を液相反応で行ってもよい。

本発明においては、各化合物中の基を選択することにより、化合物(5)の効率的な製造プロセスが達成できる。ただし、以下において定義を記さない基は、 上記と同じ意味を示す。

[プロセス1]

化合物(4)中のR^A とR^B が同一の基である化合物(4 a)を用いることにより、エステル結合分解反応で化合物(5 a)のみが生成するようにしたプロセス。該プロセスは、生成物を分離する工程を省略できる。

[プロセス2]

生成する化合物(5)または化合物(6)の一部または全部を化合物(2)と して用いるプロセス。該プロセスによれば、化合物(5)を連続製造できる。

[プロセス3]

化合物(4 a)のエステル結合を分解することにより生成する化合物(5 a)の一部または全部を化合物(2)として用いるプロセス。該プロセスによれば、生成物を分離する工程を省略し、かつ、化合物(5)を連続製造できる。

化合物(7)中には、重合性の不飽和基が存在することから、該化合物(7) を重合させて、または化合物(7)と化合物(7)と重合しうる重合性単量体を 共重合させて、有用な重合体を製造できる。

化合物(7)と重合しうる重合性単量体としては、特に限定されず、公知の重合性単量体の中から選択されうる。重合反応の手法も、公知の反応の手法をそのまま適用できる。たとえば化合物(7)がペルフルオロ(アルキルビニルエーテル)である場合、これと重合しうる重合性単量体としては、 $CF_2 = CF_2$ 、 $CF_3 = CFC_1$ 、 $CF_4 = CH_4$ 等のフルオロエチレン類、 $CF_4 = CHC_4$ 等のフ

重合反応により得た重合体は、フッ素樹脂として有用である。フッ素樹脂は、耐熱性と耐薬品性に優れた性質を有することから、広い分野で使用される。

本発明の製造方法によれば、安価に入手が可能な原料である化合物(1)および化合物(2)を用いて、短い工程かつ高い収率でペルフルオロアシルフルオリド類等の含フッ素化合物が製造できる。また、本発明の方法を用いることにより、従来の方法では入手が困難であった低分子のアシルフルオリド類が製造できる。また、 R^{AH} および R^{BI} の構造を選択することにより、本発明の方法は連続プロセスとなりうる。さらに、本発明によれば、フッ素樹脂料として有用な新規な化合物が提供される。

<実施例>

以下に本発明を実施例を挙げて具体的に説明するが、これらによって本発明は限定されない。なお、以下においてガスクロマトグラフィをGCと、ガスクロマトグラフィ質量分析をGC-MSと記す。また、GCのピーク面積比より求まる純度をGC純度、収率をGC収率と記す、NMRスペクトルのピーク面積比より求まる収率をNMR収率と記す。また、テトラメチルシランをTMS、CC 1_2 FCC 1_3 をR -1 1 3 と記す。また、NMRスペクトルデータは、みかけの化学シフト範囲として示した。 1_3 C - NMRにおける基準物質 CD - C - の基準値は - 6 - 9 p p m とした。- - P - NMRによる定量では - C - F - を内部標準に用

いた。

[例1] CF, CF, CF, OCF (CF,) COOCH, CH (CH,) OCH, CH, CH, CH, の製造例

粗液をエバポレータで濃縮し、次いで減圧蒸留して、 $23\sim52$ $\mathbb{C}/4$. 0 k P a (絶対圧)の留分(1)(29g)、 $52\sim61$ $\mathbb{C}/3$. $6\sim4$. 0 k P a (絶対圧)の留分(2)(19g)、 $52\sim70$ $\mathbb{C}/1$. $3\sim3$. 6 k P a (絶対圧)の留分(3)(4g)を得た。G C 純度は、留分(1)が68%、留分(2)が98%、留分(3)が97%であった。留分(2)のNMRスペクトルを測定し、主成分は標記化合物であり、かつ、ジアステレオマーの混合物であることを確認した。

留分(2)のNMRスペクトル

¹ H-NMR (399. 8MHz、溶媒CDCl₃、基準:TMS) δ (ppm):0.90(t, J=7.5Hz, 3H), 1.20(d, J=5.4Hz, 3H), 1.50-1.60(m, 2H), 3.33-3.50(m, 2H), 3.64-3.74(m, 1H), 4.23-4.29(m, 1H), 4.34-4.41(m, 1H).

19F-NMR(376. 2MHz、溶媒CDCl₃、基準:CFCl₃)δ(ppm):-80. 9(1F), -82. 3(3F), -83. 1 (3F), -87. 4(1F), -130. 7(2F), -132. 7(1F)。

またGCにより、留分(1)と留分(3)中に含まれる主成分が標記化合物であることを確認した。

[例2] フッ素化反応によるCF₃ CF₂ CF₂ OCF (CF₃) COOCF₂ CF (CF₃) OCF₂ CF₃ の製造例

つぎに、希釈フッ素ガスを、上記の流量を保ちつつ吹き込みながらベンゼンの R-1 1 3 溶液(0.01 g/mL)を注入し、オートクレーブの出口バルブを 閉め、圧力が 0.1 2 MP a になったところでオートクレーブの入口バルブを閉めて、1 時間撹拌を続ける操作を行った。

さらに、該操作を-10℃から室温にまで昇温する間に4回、その後室温で5回くり返した。この間に注入したベンゼン総量は0.291g、R-113総量は45.0gであった。その後、窒素ガスを2時間吹き込み、反応混合物をデカンテーションで取り出した。得られた粗液をエバポレータで濃縮して $^{19}F-NM$ Rで生成物を定量したところ、NMR収率は69%であった。粗液の一部をとって減圧蒸留して、精製された標記化合物を得た。生成物はジアステレオマーの混合物であった。

沸点:46~51℃/5.2kPa(絶対圧)。

ハイレゾルーションマススペクトル(C I 法) 6 6 4. 9 4 9 6 (M+H. 理論値: $C_{12}HF_{24}O_4$ =6 6 4. 9 4 9 2)。

19F-NMR(564.6MHz, 溶媒CDCl₃/C₆F₆, 基準:CFCl₃)δ(ppm):-80.6(1F), -80.8 and

-80.9(3F), $-81.6 \sim -83.1(2F)$, -82.6(6F), -82.8(3F), -86.7(1F), -87.4(1F), -87.5(1F), -130.6(4F), -132.2(1F), -145.7 and -145.9(1F).

 13 C-NMR (150. 8MHz, 溶媒CDCl₃/C₆F₆, 基準:CDCl₃) δ (ppm):100. 26 and 100. 28, 102. 8, 106. 8, 107. 0, 116. 0, 116. 2, 116. 5 and 116. 6, 117. 4, 117. 5, 117. 9, 117. 9, 152. 2 and 152. 3。

[例3] フッ素化反応によるCF₃ CF₂ CF₃ OCF (CF₃) COOCF₂ CF (CF₃) OCF₃ CF₂ CF₃ の製造例

例 2 における溶媒のR-113をペルフルオロトリプチルアミンに変更すること以外は例 2 と同様に行い、標記化合物を得た。NMR収率は70%であった。 19 F-NMR (376. 2MHz, 溶媒CDCl₃, 基準: CFCl₃) δ (ppm): $^{-82}$. 5 (t, 1 F- 1 7. 1 9 (s, 1 8), $^{-83}$. 1 9 (s, 1 8), $^{-88}$. 1 9 (q, 1 9 (q, 1 7. 1 10 (ppm): 1 12 (ppm): 1 130. 1 9 (s, 1 9), 1 130. 1 9 (s, 1 9), 1 130. 1 9 (s, 1 9), 1 130.

[例4] エステル結合の分解反応 (液相熱分解) によるCF₃ CF₂ CF₂ OCF (CF₃) COF の製造例

例2で得た CF_3 CF_2 CCF_3 CCF_4 CCF_3 CCF_4 CCF_5 CCF_5

[例 5] エステル結合の分解反応(気相熱分解)による CF_3 CF_2 CF_3 OCF $(CF_3$) COF の製造例

空塔のインコネル600製U字型反応器(内容量200mL)を250℃に保温した塩浴炉中に浸漬した。窒素(流量:1L/時)と例2で得た $CF_3CF_2CF_3CF_3$ CF $_3CF_4$ CF $_3CF_3$ CF $_3CF_4$ CF $_3CF_3$ CF $_3CF_4$

PCT/JP01/06597

ップから液状サンプル(23g)を回収した。GC-MSにより、 $CF_3CF_2CF_2OCF$ (CF_4) CF_3 (CF_4) CF_3 (CF_4) CF_3 (CF_4) CF_4 (CF_4) CF_4 (CF_4) CF_5 (CF_5)

[例6] エステル結合の分解反応(求核剤を用いた液相中での反応)によるCF , CF, CF, OCF(CF,) COFの製造例

例2で得た CF_3 CF_4 CF_4 OCF (CF_3) $COOCF_4$ CF_4 CF_5 CF_5 CF_5 CF_6 $CF_$

[例7] フッ素化反応によるCF₃ CF₂ CF₂ OCF (CF₃) COOCF₂ CF (CF₃) OCF₂ CF₃ の製造例

(例7-1)ニッケル製オートクレーブ(内容積:3L)に、R-113(1890g)を加えて撹拌し、25℃に保った。オートクレーブガス出口には、20℃に保持した冷却器、NaFペレット充填層、および-10℃に保持した冷却器を直列に設置した。なお、-10℃に保持した冷却器からは凝集した液をオートクレーブに戻すための液体返送ラインを設置した。窒素ガスを1.5時間吹き込んだ後、希釈フッ素ガス(流量:8.91L/時)を3時間吹き込んだ。

希釈フッ素ガスを吹き込みながら、つぎに、例1と同じ方法で合成した CF_3CF_4 $CF_4OCF(CF_3)COOCH_4CH(CH_3)OCH_4CH_4CH_3(60.01g)$ のR-113(601g)) 溶液を63.7時間かけて注入した。

つぎに、希釈フッ素ガスを同じ流量で吹き込みながら、ベンゼン濃度が0.01 g/mLであるR-113溶液を25 \mathbb{C} から40 \mathbb{C} にまで昇温しながら18 m L注入し、オートクレーブのベンゼン注入口を閉め、さらにオートクレーブの出口バルブを閉め、圧力が0.20 MPaになったところでオートクレーブのフッ

素ガス入口バルブを閉めて、1時間撹拌を続けた。

つぎに圧力を常圧にし、反応器内温度を40℃に保ちながら、上記のベンゼン 溶液を6mL注入し、オートクレーブのベンゼン注入口を閉め、さらにオートク レーブの出口バルブを閉め、圧力が0.20MPaになったところでオートクレ ーブのフッ素ガス入口バルブを閉めて、1時間撹拌を続けた。さらに、同様の操 作を1回くり返した。

ベンゼンの注入総量は0.309g、R-113の注入総量は<math>30mLであった。さらに、窒素ガスを2.0時間吹き込んだ。反応後、蒸留精製して標記化合物 (86g) を得た。

(例7-2)

例 7-1 と同じ反応装置を用意して、オートクレーブに $CF_3CF_2CF_20CF(CF_3)$ COF(2742g)を加えて撹拌して 25 ℃に保った。オートクレーブに窒素ガスを 2 . 8時間吹き込んだ後、窒素ガスで 50 %に希釈したフッ素ガス(以下、 50 % 希釈ガスと記す。)を、流速 10.12 L/h で 3 時間吹き込んだ。

つぎに、50%希釈フッ素ガスを同じ流速で吹き込みながら、例1と同じ製造方法で得た $CF_3CF_2CF_2CF(CF_3)$ COOCH $_2$ CH(CH $_3$)OCH $_2$ CH $_2$ CH $_3$ CH $_2$ CH $_3$ CH $_3$ CH $_4$ CH $_5$ CH $_5$ CF $_5$ C

つぎに、50%希釈フッ素ガスを同じ流速で吹き込み、 $CF_3CF_2CF_2OCF(CF_3)$ COOC $H_2CH(CH_3)$ OC $H_2CH_2CH_3$ (20.70g)を $CF_3CF_2CF_2$ OC $F(CF_3)$ COF(207.0g) に溶解した溶液を6.0時間かけて注入して反応粗液(241.6g、 $^{19}F-NM$ R収率:80%)を抜き出した。さらに、50%希釈フッ素ガスを同じ流速で吹き込み、 $CF_3CF_2CF_2$ OC $F(CF_3)$ COOC H_2 CH(CH_3)OC H_2 CH $_2$ CH $_3$ (20.90g)を CF_3 CF $_2$ CF $_2$ OCF(CF_3)COF(209.0g)に溶解した溶液を6.0時間かけて注入して反応粗液

(216.0g、¹⁹F-NMR収率:91%)を抜き出した。さらに、50%フッ素ガスを同じ流速で吹き込みながら、CF₃CF₂CF₂OCF(CF₃)COOCH₂CH(CH₃)OCH₂CH₂CH₃(30.50g)をCF₃CF₂CF₂OCF(CF₃)COF(305.0g)に溶解した溶液を8.7時間かけて注入し、反応粗液(242.5g、¹⁹F-NMR収率:91%)抜き出した。さらに、窒素ガスを3.5時間吹き込み、反応粗液(2597.6g、¹⁹F-NMR収率:91%)抜き出した。

[例8] エステル結合の分解反応 (熱分解反応) によるCF₃CF₂CF₂OCF (CF₃) COF の製造例

例 7-1 で得た CF_3 CF_4 CF_5 CCF_6 CCF_6 CC

[例9] CF, CF, CF, OCF (CF,) COFの連続製造方法の例

[例10] CF₃ CF₂ CF₂ OCF=CF₂の合成例

はドライアイス/エタノールトラップを設置し、生成物を回収した。

[例11] 重合体の製造例

例10の方法で得た不飽和化合物を用いて、特開平6-340719号公報に記載の方法と同様の方法で重合反応を行った。すなわち、ステンレス製反応容器(内容積1.2L)を脱気し、水(470g)、CF,C1CF,CHC1F(292g)、メタノール(19g)、例2の方法で得たCF₃CF,CF₂CF=CF₂(35g)、CF₂=CF₂(80g)を仕込んだ。温度を50Cに保持して、重合開始剤としてジ(ペルフルオロブチリル)ペルオキシドの1質量%ペルフルオロヘキサン溶液を仕込み、反応を開始させた。

反応中、系内に $CF_2=CF_2$ を導入し、反応圧力を 13.5 kg/cm^2 に保持した。重合開始剤は重合速度がほぼ一定になるように断続的に仕込み、合計で7 mL 仕込んだ。3.2 時間後に白色共重合体 (125 g) がスラリー状態として得られた。この共重合体は融点307 C、熱分解開始点480 C であり、340 C の成形温度で良好な圧縮成形品を与えた。成形品についての引張強度は 392 kg/cm^2 、引張伸度は367%であった。

[例12] CF₃ (CF₂)₅OCF (CF₃) COOCH₂CH (CH₃) O (CH₂)₅CH₃の製造例

例 1 における $CH_3CH_2CH_2OCH(CH_3)$ $CH_2OHをCH_3(CH_2)$ $_5CH_2OCH(CH_3)$ CH_2OH CE_3 CE_3 CE_3 EE_3 $EE_$

標記化合物のNMRスペクトル

WO 02/10107 PCT/JP01/06597

31

 1 H-NMR (300. 4MHz、溶媒: CDCl₃、基準: TMS) δ (ppm): 0.88(t, J=6.6Hz, 3H), 1.19(d, J=6.0Hz, 2H), 1.22 \sim 1.37(m, 6H), 1.47 \sim 1.59(m, 3H), 3.36 \sim 3.53(m, 2H), 3.62 \sim 3.73(m, 1H), 4.23 \sim 4.42(m, 2H)。

¹⁹F-NMR (282. 7MHz、溶媒: CDCl₃、基準: CFCl₃) δ (ppm):-78. 4~-79. 1 (1F), -80. 8 (3 F), -82. 1 (3F), -84. 7~-85. 2 (1F), -122. 2 (2F), -122. 7 (2F), -125. 1 (2F), -125. 9 (2F), -131. 3 (1F)。

[例13] フッ素化反応によるCF₃ (CF₂)₅OCF (CF₃) COOCF₂ CF (CF₃) O (CF₂)₅CF₃の製造例

500 mLのニッケル製オートクレーブに、R-113(312g)を加えて 撹拌して25℃に保った。オートクレーブガス出口には、20℃に保持した冷却 器、NaFペレット充填層、および-10℃に保持した冷却器を直列に設置した 。なお、-10℃に保持した冷却器からは凝集した液をオートクレーブに戻すた めの液体返送ラインを設置した。オートクレーブに窒素ガスを1.0時間吹き込 んだ後、窒素ガスで希釈フッ素ガス(流量:11.88L/時)を1時間吹き込 んだ。つぎに、希釈フッ素ガスを同じ流量で吹き込みながら、例12で得た化合 物(5.0g)をR-113(100g)に溶解した溶液を4.3時間かけて注 入した。

つぎに、希釈フッ素ガスを同じ流量で吹き込み、かつ反応器圧力を0.15M Pa (ゲージ圧) に保ちながら、ベンゼン濃度が0.01g/mLoR-113 溶液を25℃から40℃にまで昇温しながら9mL注入し、オートクレーブのベンゼン注入口を閉め、0.3時間撹拌を続けた。つぎに反応器圧力を0.15M Pa (ゲージ圧) に、反応器内温度を40℃に保ちながら、前記ベンゼン溶液を6mL注入し、0.3時間撹拌を続けた。さらに、反応器内温度を40℃に保ちながら、上記のベンゼン溶液を6mL注入し、0.3時間撹拌を続けた。同様の操作を3回くり返し、さらに0.7時間撹拌した。ベンゼンの注入総量は0.3

4g、R-113の注入総量は33mLであった。さらに、窒素ガスを1.0時間吹き込んだ。目的物を19F-NMRで定量(内部標準: C_6F_6)したところ、標記化合物の収率は68%であった。

¹⁹F-NMR (376. 0MHz、溶媒CDCl₃、基準: CFCl₃) δ (ppm):-79. 3 (1F), -80. 1~-81. 5 (10 F), -81. 7~-82. 4 (4F), -86. 6~-87. 6 (3F), -122. 9 (4F), -123. 4 (4F), -125. 7 (4F), -1 26. 7 (4F), -131. 9 (1F), -145. 6 (1F)。

[例14]エステル結合の分解反応(液相熱分解反応)による CF_3 (CF_2) $_5$ OCF(CF_3) COFの製造例

例13で得た化合物(3.9g)をKF粉末(0.1g)と共にフラスコに仕込み、激しく撹拌しながらオイルバス中で120℃で7時間加熱した。フラスコ上部には20℃に温度調節した還流器およびフッ素樹脂製ガス捕集容器を直列に設置した。冷却後3.7gの液状サンプルを回収した。GCーMSにより、液状サンプルは標記化合物が主生成物であることを確認した。また、標記化合物の 1 9 F-NMR収率は、63%であった。

[例15] CF₃ (CF₂)₅OCF=CF₂の製造例

例10における $CF_3(CF_2)_2OCF(CF_3)COF$ を例14で得た $CF_3(CF_2)_5OCF(CF_3)COF$ に変更すること以外は例10と同様に反応を行い、標記化合物を得た。生成物の ^{19}F -NMRのピークは標記と一致した。

[例16] CF₃ (CF₂)₅OCF=CF₂の重合体の製造例

例11におけるCF $_3$ (CF $_2$) $_2$ OCF=CF $_2$ を例15で得たCF $_3$ (CF $_2$) $_5$ OCF=CF $_2$ に変更すること以外は例11と同様に反応を行い、CF $_3$ (CF $_3$) $_5$ OCF=CF $_2$ とCF $_2$ =CF $_3$ との共重合体を得た。

[例17] CF₃ (CF₂)₉OCF (CF₃) COOCH₂CH (CH₃) O (CH₂)₉CH₃の製造例

例1におけるCH,CH,CH,OCH(CH,)CH,OHをCH、(CH,)。CH,OCH(CH,)CH,OHに変更し、CF。

 $(CF_2)_2OCF(CF_3)COF$ を $CF_3(CF_2)_9OCF(CF_3)COF$ に変更すること以外は同様に反応と蒸留を行い、留分から標記化合物を得た。標記化合物は、ジアステレオマーの混合物であった。

標記化合物のNMRスペクトル

 1 H-NMR (300. 4MHz、溶媒: CDC1 $_{3}$ 、基準: TMS) δ (ppm): 0. 87 (t, J=6. 3Hz, 3H), 1. 17 (d , J=6. 3Hz, 2H), 1. 20 \sim 1. 35 (m, 14H), 1. 47 \sim 1. 54 (m, 3H), 3. 38 \sim 3. 50 (m, 2H), 3. 60 \sim 3 . 75 (m, 1H), 4. 22 \sim 4. 40 (m, 2H)。

¹⁹F-NMR (282. 7MHz、溶媒: CDCl₃、基準: CFCl₃) δ (ppm): -78. 3~-79. 0 (1F), -80. 7 (3F), -82. 2 (3F), -84. 5~-85. 4 (1F), -121. 5~-124. 0 (12F), -125. 3 (2F), -126. 1 (2F), -131. 4 (1F)。

[例18] フッ素化反応による CF_3 (CF_2) $_9OCF$ (CF_3) $COOCF_2$ CF (CF_3) O (CF_2) $_9CF_3$ の製造例

例13における例12で得た化合物を、例17で得た化合物に変更して、例1 3と同様に反応を行い、標記化合物を得た。

 19 F-NMR (376. 0MHz、溶媒CDC1₃、基準:CFC1₃)δ (ppm):-79. 0 (1F), -80. 5 (3F), -81. 7 ~-83. 0 (11F), -86. 5~-88. 0 (3F), -121. 9~-124. 5 (24F), -125. 7 (4F), -126. 6 (4F), -131. 9 (1F), -146. 0 (1F)。

[例19]エステル結合の分解反応(液相熱分解反応)による CF_3 (CF_2)。 OCF(CF_3) COFの製造例

例14における例13で得た化合物を例18で得た化合物に変更して、例14 と同様に反応を行い、標記化合物を主生成物として得た。

¹⁹F-NMR(376.0MHz、溶媒:CDCl₃、基準:CFCl₃) δ (ppm):26.8(1F), -78.5(1F), -81.2(3F), -82.1(3F), -85.6(1F), -121.6~-124.3(12F), -125.6(2F), -126.6(2F), -13.0(1F)。

[例20] CF₃(CF₂)₉OCF=CF₂の製造例

例 10 における $CF_3(CF_2)_2OCF(CF_3)$ COF を例 19 で得た $CF_3(CF_2)_9OCF(CF_3)$ COF に変 更すること以外は例 10 と同様に反応を行い、標記化合物を得た。生成物の 19 F -NMR のピークは標記と一致した。

[例21] CF₃(CF₂)₅OCF=CF₂の重合体の製造例

例 1 1 における $CF_3(CF_2)_2OCF=CF_2$ を例 2 0 で得た $CF_3(CF_2)_9OCF=CF_2$ に変更すること以外は例 1 1 と同様に反応を行い、 $CF_3(CF_2)_9OCF=CF_2$ と $CF_2=CF_2$ との共重合体を得た。

[例22] CH₃(CH₂)₂OCH(CH₃) CH₂OCH(CH₃) CH₂OCOCF(CF₃) OCF₂CF(CF₃) 0 (CF₂)₂CF₃の製造例

例 1 の CH_3 (CH_2) ${}_2$ OCH (CH_3) CH_2 OHを CH_3 (CH_2) ${}_2$ OCH (CH_3) CH_2 OCH (CH_3) CH_2 OHに変更し、 CF_3 (CF_2) ${}_2$ OCF (CF_3) COF CF_3 (CF_2) ${}_2$ OCF (CF_3) COF COF に変更すること以外は例 1 と同様に反応を行い、標記化合物を得た。

'H-NMR (300. 4MHz、溶媒: CDC1₃、基準: TMS) δ (ppm): 0. 90 (t, J=7. 5Hz, 3H), 1. 12 (t, J=6. 3Hz, 3H), 1. 20 (d, J=6. 6Hz, 3H), 1. 56 (m, J=7. 2Hz, 2H), 3. 33 \sim 3. 52 (m, 5H), 3. 71 \sim 3. 77 (m, 1H), 4. 23 \sim 4. 29 (m, 1H), 4. 35 \sim 4. 43 (m, 1H)。

¹⁹F-NMR (282. 7MHz、溶媒: CDCl₃、基準: CFCl₃) δ (ppm): -78. 6~-80. 4(1F), -80. 1 (3F), -81. 4(3F), -81. 7(2F), -82. 2(3F), -84. 1~-85. 0(1F), -129. 4(2F), -131. 3(1F), -144. 9(1F)。

[例23] CF₃(CF₂)₂OCF(CF₃) CF₂OCF(CF₃) CF₂OCOCF(CF₃) OCF₂CF(CF₃) O(CF₂)₂CF₃の 製造例

例13における希釈フッ素ガスの流量を11.74L/時にし、例12で得た化合物(5.0g)を例22で得た化合物(5.0g)に変更し、例22で得た化合物の注入時間を3.9時間に変更し、ベンゼンの注入総量を0.35g変更すること以外は、例13と同様にフッ素化反応を行い、標記化合物を収率79%で得た。

¹⁹F-NMR (376. 0MHz、溶媒CDCl₃、基準:CFCl₃) δ (ppm):-80. 5 (6F), -82. 0 (6F), -82. 3 (6F), -78. 0~-83. 0 (6F), -83. 5~-88. 0 (4F), -130. 1 (2F), -130. 2 (2F), -132. 0 (1F), -145. 0~-146. 0 (3F)。

[例24]エステル結合の分解反応(液相熱分解)による $CF_3(CF_2)_2OCF(CF_3)CF_2OCF(CF_3)$ に $F(CF_3)COF$ の製造例

例14において例13で得た化合物(3.9g)を例23で得た化合物(4.5g)に変更すること以外は、例14と同様の反応を行い4.3gの液状サンプルを得た。GC-MSの結果、液状サンプルは標記化合物が主生成物であることを確認した。標記化合物の 19 F-NMR収率は75%であった。

<産業上の利用の可能性>

本発明によれば、フッ素樹脂原料として有用な化合物(5)を化合物(3)から経済的に有利な方法で短工程かつ高収率で製造できる。化合物(3)は一般に入手しやすく、合成も容易でありかつ安価である。また、化合物(3)中に特定量以上のフッ素原子を存在させることにより、フッ素化反応時の液相中に溶解しやすくなり、高収率で反応を実施できる。

また、化合物(3)中のR^{AH}およびR^{BI}の構造を選択することにより、化合物(4)のエステル結合の分解反応で化合物(5)のみを生成させることもできる。さらに、生成した化合物(5)を、化合物(2)として再び化合物(1)との反応にリサイクルすることにより、連続プロセスで化合物(5)を製造できる。さらに、本発明によれば、フッ素樹脂原料として有用な新規な化合物が提供される。

請求の範囲

1. フッ素含量が30質量%以上である化合物(3)を液相中でフッ素と反応させて下記化合物(4)とし、つぎに該化合物(4)のエステル結合を分解することを特徴とする下記ペルフルオロアシルフルオリド類(5)の製造方法。

 R^{AB} OCH (CH₃) CH₂OCOCF (CF₃) OR^{B1} · · · (3) R^{AI} OCF (CF₃) CF₂OCOCF (CF₃) OR^{B1} · · · (4) R^{AI} OCF (CF₃) COF · · · (5) ただし、

 R^{AB} : 炭素数 $1\sim20$ のアルキル基または炭素数 $1\sim20$ のエーテル性酸素原子含有アルキル基。

 $R^{AI}: R^{AB}$ がペルフルオロ化された基であり、炭素数 $1 \sim 20$ のペルフルオロアルキル基または炭素数 $1 \sim 20$ のペルフルオロ(エーテル性酸素原子含有アルキル)基。

 R^{BI} : 炭素数 $1 \sim 20$ のペルフルオロアルキル基または炭素数 $1 \sim 20$ のペルフルオロ(エーテル性酸素原子含有アルキル)基。

2. 化合物(3)が、下記化合物(1)と下記化合物(2)との反応で生成する 化合物である請求項1に記載の製造方法。

 R^{AB} OCH (CH₃) CH₂OH ··· (1) XCOCF (CF₃) OR^B ··· (2) $\hbar \tilde{c}$ U.

R^{AH}およびR^{BI}:それぞれ上記と同じ意味を示す。

X:ハロゲン原子。

- 化合物(5)とともに下記化合物(6)を得る請求項2に記載の製造方法。
 FCOCF(CF₃)OR^B「・・・(6)
 ただし、R^B「は上記と同じ意味を示す。
- 4. 化合物(2)が、請求項3の方法により製造した化合物(5)および/または化合物(6)の一部または全部である請求項2に記載の製造方法。
- 5. R^M「とR^M」が向一の基である請求項1~4のいずれかに記載の製造方法。
- 6. 液相が化合物(5)である請求項1~5のいずれかに記載の製造方法。
- 7. 請求項1~6のいずれかに記載の方法で得た化合物(5)を熱分解することを特徴とする下記ペルフルオロビニルエーテル(7)の製造方法。

R^A'OCF=CF₂ ・・・(7) ただし、R^A'は上記と同じ意味を示す。

- 8. エステル結合の分解反応が、熱による分解反応、または、液相中で求電子剤 と反応させることによる分解反応である請求項1~7のいずれかに記載の製造方 法。
- 9. 下記に示す式で表されるいずれかの化合物。

 R^{ABI} OCH (CH₃) CH₂OCOCF (CF₃) OR^{AII} · · · (3 a) R^{AII}OCF (CF₃) CF₂OCOCF (CF₃) OR^{AII} · · · (4 a) ただし、

WO 02/10107 PCT/JP01/06597

38

R^{AHI}: 炭素数1~20のアルキル基。

R***: 炭素数1~20のペルフルオロアルキル基。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/06597

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C07C51/58, 59/135, 41/18, 43/192, 67/287, 69/708, C08F16/24							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS SEARCHED							
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07C51/00, 59/00, 41/00, 43/00, 67/00, 69/00, C08F16/00							
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched							
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) REGISTRY (STN), CA (STN)							
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category*	Citation of document, with indication, where a	Relevant to claim No.					
P,X	WO 2000/056694 A1 (Asahi Glass 28 September, 2000 (28.09.00), & JP 2001-139509 A	Co.),	9				
A	US 4526948 A (Du Pont de Nemou 02 July, 1985 (02.07.85), & JP 60-156631 A	1-9					
A	JP 54-112822 A (Asahi Glass Co 04 September, 1979 (04.09.79), (Family: none)	1-9					
·		·					
	in the state of th						
	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
"A" docume	categories of cited documents: nt defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inter priority date and not in conflict with the					
	ed to be of particular relevance ocument but published on or after the international filing	understand the principle or theory unde "X" document of particular relevance; the c					
	nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be consider step when the document is taken alone	ed to involve an inventive				
special i	establish the publication date of another citation or other reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular relevance; the cl considered to involve an inventive step combined with one or more other such	when the document is				
	nt published prior to the international filing date but later priority date claimed	combination being obvious to a person document member of the same patent fa					
Date of the actual completion of the international search 17 October, 2001 (17.10.01)		Date of mailing of the international search report 30 October, 2001 (30.10.01)					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No.					

電話番号 03-3581-1101 内線 3443

	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP0	1/06597	
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl' CO7	C51/58, 59/135, 41/18, 43/192, 67/287, 69/708, C	C08F16/24			
B. 調査を	行った分野				
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl' CO7	C51/00, 59/00, 41/00, 43/00, 67/00, 69/00, C08F1	16/00			
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
			•		
│					
REG	GISTRY (STN), CA (STN)			•	
		•			
C. 関連する	ると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*		ときは、その関連する箇	所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Р, Х	WO 2000/056694 A1(Asahi Glass Co. & JP 2001-139509 A	.)28.9月.2000(28.0	09. 00)	9	
A .	US 4526948 A(Du Pont de Nemours & Co.)2.7月.1985(02.07.85) & JP 60-156631 A			1-9	
A	JP 54-112822 A(旭硝子株式会社)4.9月.1979(04.09.79) (ファミリーなし)			1-9	
		v			
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	パテントファミ	ミリーに関する別	紙を参照。	
もの 「E」国際出版 以後に在 「L」優先権i 文献 文献 「O」口頭によ	ウカテゴリー 連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 負日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 世張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 (は他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献 負日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 17.10.01		国際調査報告の発送日 30.10.01			
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)		特許庁審査官(権限のある職員) 前田 憲彦 印 申 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		電話番号 03-35	8 1 - 1 1 0 1	内線 3443	